## 19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

## ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-157419

(1) Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和63年(1988) 6月30日

H 01 L 21/30 G 03 F 7/20 3 1 1

L - 7376 - 5F7124-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

国発明の名称

微細パターン転写装置

の特 頤 昭61-303987

23出 願 昭61(1986)12月22日

砂発 明 者 中 筋

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝総合研究 籊

所内

①出 願 株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

20代 理 弁理士 則近 憲佑 外1名

細

1. 発明の名称

徴細パターン 転写装置

特許請求の範囲

(1) 光あるいは紫外線で試料上に微細パターンを 転写する装置において、最終レンズと試料間の光 の通路を被体で満したことを特徴とする微細パタ ーン転写装置。

(2)レンズと試料間の空間に液体を高速で充満さ せあるいは高速でパージさせる装置を備えたこと を特徴とする特許請求の範囲第1項記載の微細パ ターン転写装置。

(3)ベローズ及び〇リングで光の通路を含む空間 を密閉できることを特徴とする特許請求の範囲第 1項記載の微細パターン転写装置。

3. 発明の詳細な説明

〔発明の目的〕

( 産薬上の利用分野 )

この発明はサブミクロンパターンをウェーハ等 の試料に形成する敬細パターン転写装置に関する。 ( 従来の技術)

従来、光を用いて微細パターンを転写する場合 回折による限界があるため、閉口を大きくすると か、短波長の光を用いる等の工夫が行われている が十分とは言えないのが現状である。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明はこのような事情に鑑みなされたもので、 回折による光のポケを低波した微細パターン転写 装置を提供することを目的とする。

〔発明の構成〕

(問題点を解決するための手段)

従来、顕微鏡の対物レンズと試料間にオイル等 の液体を満たせば高解像になることは知られてい る。との原理をステッパーあるいはアライナに応 用する。この時間題になるのは、顕微鏡と異なり 試料は大きく視野も10 ∞角程度と大きく且つ試 科とレンズ間の距離が大きいので液体をレンズと 試料間に如何にして保持するかが問題となる。さ らにステッパーの場合、試料をステップアンドリ ピートさせる必要がありこの対策も必要である。

Patent provided by Sughrue Mion, PLLC - http://www.sughrue.com

CEST AVAILABLE CODY

本発明では高屈折率の液体を用い回折を小さくし、 O リングとベローズで光の通る空間を密閉し液体を充満可能にし、ベローズでレンズど試料が動く余裕を作った。

## (作用)

本発明に於いて、例えば屈折率が 1.5の液体を用いれば放長が 1/1.5になり、回折が 1/1.5になるので、例えば 0.5  $\mu$ mの解像度を持つ光学系を用いれば 0.33  $\mu$ m に解像度を上げることができる。(実施例)

× , y 方向に移動できる。転写が完了すると、パージ装置10が作動して液体を追出し、ウェーハが交換される。その後液体供給装置9が作動して液体を充満させた後転写が行われる。

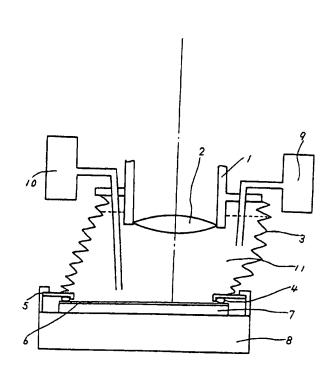
## 〔発明の効果〕

本発明によれば次の効果を突する。

- (1) 液体の屈折率を n とすると n 倍の解像力が得られる。
- (2) ベローズでシールされているため x y 方向に 移動が可能である。
- (3) 高速で液体をパージしたり、供給したりする 装置を持つのでスループットが落ちない。
- 4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明による転写装置の一実施例の主要部を示す断面図である。

1 … 光学鏡筒、 2 … 最終レンズ、 3 … ベローズ、 4 … O リング、 5 … O リング押え金具、 6 … 試料 ウェーハ、 7 … チャック板、 8 … x y ステージ、 9 … 液体供給装置、 1 0 … 液体パージ装置。



第 1 図